BEST AVAILABLE COPY

PCT/JP 2004/015943

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

08.11.2004

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2003年10月27日

出 願 番 号 Application Number:

特願2003-366163

[ST. 10/C]:

[JP2003-366163]

出 願 人 Applicant(s):

三井武田ケミカル株式会社

REC'D 0 2 DEC 2004

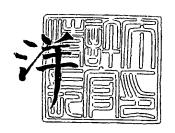
WIPO PCT

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2004年10月29日

)· "



ページ: 1/E

【書類名】 特許願 【整理番号】 P0002714

 【提出日】
 平成15年10月27日

 【あて先】
 特許庁長官殿

 【国際特許分類】
 C09K 11/02

【発明者】

【住所又は居所】 千葉県袖ヶ浦市長浦580-32 三井化学株式会社内 【氏名】 三塚 雅彦

【発明者】

【住所又は居所】 千葉県袖ヶ浦市長浦580-32 三井化学株式会社内 【氏名】 種市 大樹

【発明者】

【住所又は居所】 千葉県袖ヶ浦市長浦580-32 三井化学株式会社内 【氏名】 鶴田 学

【特許出願人】

 【識別番号】
 000005887

 【氏名又は名称】
 三井化学株式会社

 【代表者】
 中西 宏幸

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 005278 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 特許請求の範囲 1 【物件名】 明細書 1

【物件名】 要約書 1

【書類名】特許請求の範囲

【請求項1】

下式 (1)

【化1】

(式中、Aは、両末端に水酸基を有するポリオキシアルキレングリコール(化合物A) HO-A-OHの脱アルコール残基(2価基)であり、

Bは、ジイソシナアート(化合物B)OCN-B-NCOの脱NCO残基(2価基)である。)

で表わされる繰り返し単位(a)と、下式(2)

【化2】

繰り返し単位(a)のモル比が $0.35\sim0.99$ であり、繰り返し単位(b)のモル比が $0.01\sim0.65$ であるポリウレタン樹脂をバインダー樹脂に用いることを特徴とする蛍光体ペースト。

【請求項2】

前記櫛形ジオールHO-D-OHが、下式 (3)

[化3]

$$R^{2} \xrightarrow{\text{HO}} Z \xrightarrow{\text{R}^{1}} Z' \xrightarrow{\text{OH}} R^{3} \qquad (3)$$

(式中、 R^1 は、炭素原子数 $1\sim 20$ の炭化水素基または窒素含有炭化水素基であり、 R^2 および R^3 は、炭素原子数 $4\sim 21$ の炭化水素基であり、 R^1 、 R^2 および R^3 中の水素の一部または全部はフッ素、塩素、臭素または沃素で置換されていてもよく、 R^2 と R^3 は同じでも異なっていてもよい。

YおよびY'は、水素、メチル基またはCH2Cl基であり、YとY'は同じでも異なっていてもよい。

ZおよびZ'は、酸素、硫黄または CH_2 基であり、ZとZ'は同じでも異なっていてもよい。

nは、Zが酸素の場合は $0\sim1$ 5の整数であり、Zが硫黄または CH_2 基の場合は0である。

また、n は、Z が酸素の場合は $0\sim15$ の整数であり、Z が硫黄または CH_2 基の場合は0 であり、n と n は同じでも異なっていてもよい。)で表わされる櫛形ジオール(化合物 D)、または

$$R^{2} \xrightarrow{H0} P$$

$$R^{2} \xrightarrow{N} Z$$

$$R^{4} Z' \xrightarrow{N} Q$$

$$R^{5} R^{5}$$

$$R^{3} (4)$$

(式中、 R^5 は、炭素原子数 $1\sim 2$ 0の炭化水素基であり、 R^2 および R^3 は、炭素原子数 $4\sim 2$ 1の炭化水素基であり、 R^5 、 R^2 および R^3 中の水素の一部または全部はフッ素、塩素、臭素または沃素で置換されていてもよく、 R^2 と R^3 は同じでも異なっていてもよい。

Y、Y' およびY" は、水素、メチル基または CH_2Cl 基であり、YとY' は同じでも異なっていてもよい。

ZおよびZ'は、酸素、硫黄またはC H_2 基であり、Z E Z Z は同じでも異なっていてもよい。

 R^4 は、全炭素原子数が2~4のアルキレン基であり、

kは、0~15の整数である。

nは、Zが酸素の場合は $0 \sim 1$ 5の整数であり、Zが硫黄または CH_2 基の場合は0である。

また、n'は、Z'が酸素の場合は $0\sim15$ の整数であり、Z'が硫黄または CH_2 基の場合は0であり、nとn'は同じでも異なっていてもよい。)で表わされる櫛形ジオール(化合物D')であるポリウレタン樹脂をバインダー樹脂に用いることを特徴とする請求項1に記載の蛍光体ペースト。

【書類名】明細書

【発明の名称】蛍光体ペースト

【技術分野】

[0001]

本発明は、蛍光体ペースト、特にPDP(プラズマディスプレイパネル)の製造に用いられる蛍光体ペーストに関するものである。

【背景技術】

[0002]

次世代の大型 T V 用ディスプレーとして P D P (プラズマディスプレイパネル)が最有力視されている。勝谷康夫著「PDP用材料の技術動向」(日立化成テクニカルレポート N 0.33 (7)、9-16、1999年)には P D P の製造工程とその各工程に用いられる主だった材料について詳しく記載されている(非特許文献 1)。

[0003]

PDPの蛍光体は、蛍光体粉末とバインダー樹脂と溶剤とからなる蛍光体ペーストを用いて形成される。蛍光体ペーストはスクリーン印刷などによりリブ間に充填された後、溶剤を乾燥させ、400~500℃で焼成してバインダー樹脂を分解する。従来は印刷特性が優れていることからエチルセルロースが専ら用いられてきたが、エチルセルロースは熱分解時に炭化するため、蛍光体中に炭素が残り、蛍光の輝度を低下させる問題があった。

[0004]

より熱分解性のよい樹脂としてアクリル系の樹脂がバインダーとして検討されたが、ペーストの流動性が高すぎ、印刷特性が不十分であった。そこで、例えば特開2001-329256号公報では、印刷特性を改善したアクリル系樹脂も提案されている(特許文献1)。しかしこれらのアクリル系樹脂では、樹脂の重量平均分子量が60万~200万と高く、そのためにスクリーン印刷時にスクリーンと印刷面の間に糸引きが生じ、印刷特性としてまだ改善の余地があった。一方、本発明者らは特開平12-355618号公報において、本発明に用いられるポリウレタン樹脂が熱分解性に優れることを開示しているが、蛍光体ペーストの発明には至っていなかった(特許文献2)。

【特許文献1】特開2001-329256号公報

【特許文献2】特開平12-355618号公報

【非特許文献1】 勝谷康夫著 「PDP用材料の技術動向」日立化成テクニカルレポート NO.33(7)、9-16、1999年

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0005]

バインダー樹脂として、エチルセルロースは焼成後に炭素が残る問題があった。アクリル系樹脂では熱分解特性は改善されたが、スクリーン印刷時の糸引きなどまだ印刷特性には問題があった。

[0006]

そこで本発明の課題は、焼成時に炭化せず、スクリーン印刷時に糸引きなどの問題を生 じない、蛍光体ペーストを提供することにある。

【課題を解決するための手段】

[0007]

本発明は、櫛形ジオールとポリオキシアルキレングリコールをジオール成分とするポリウレタン樹脂がバインダー樹脂であることを最も主要な特徴とする。

【発明の効果】

[0008]

本発明の蛍光体ペーストは、焼成時に炭化しないので蛍光の輝度が高く、スクリーン印刷時に糸引きなどの問題を生じないという利点がある。

【発明を実施するための最良の形態】

[0009]

本発明の蛍光体ペーストは、下式 (1)

【0010】 【化1】

[0011]

で表わされる繰り返し単位 (a) と、下式 (2)

[0012]

【化2】

[0013]

繰り返し単位(a)のモル比が0.35~0.99であり、繰り返し単位(b)のモル比が0.01~0.65であるポリウレタン樹脂をバインダー樹脂に用いることを特徴とするPDP用蛍光体ペーストである。

また本発明のPDP用蛍光体ペーストは、上記櫛形ジオールHO-D-OHが、下式 (3)

【0014】 【化3】

(式中、 R^1 は、炭素原子数 $1\sim 20$ の炭化水素基または窒素含有炭化水素基であり、 R^2 および R^3 は、炭素原子数 $4\sim 21$ の炭化水素基であり、 R^1 、 R^2 および R^3 中の水素の一部または全部はフッ素、塩素、臭素または沃素で置換されていてもよく、 R^2 と R^3 は同じでも異なっていてもよい。

[0016]

YおよびY'は、水素、メチル基またはCH2Cl基であり、YとY'は同じでも異なっていてもよい。

[0017]

ZおよびZ'は、酸素、硫黄またはCH2基であり、ZとZ'は同じでも異なっていてもよい。

[0018]

nは、Zが酸素の場合は $0\sim1$ 5の整数であり、Zが硫黄または CH_2 基の場合は0である。

[0019]

また、n 'は、Z 'が酸素の場合は $0\sim15$ の整数であり、Z 'が硫黄または CH_2 基の場合は0 であり、n と n 'は同じでも異なっていてもよい。)で表わされる櫛形ジオール(化合物 D)、または

下式 (4)

[0020]

【化4】

$$R^{2} \xrightarrow{\text{HO}} D \xrightarrow{\text{N}} Z \xrightarrow{\text{N}} Z' \xrightarrow{\text{N}} R^{3} \qquad (4)$$

$$R^{2} \xrightarrow{\text{N}} Z \xrightarrow{\text{N}} Z' \xrightarrow{\text{N}} R^{5}$$

[0021]

(式中、 R^5 は、炭素原子数 $1\sim 20$ の炭化水素基であり、 R^2 および R^3 は、炭素原子数 $4\sim 21$ の炭化水素基であり、 R^5 、 R^2 および R^3 中の水素の一部または全部はフッ素、塩素、臭素または沃素で置換されていてもよく、 R^2 と R^3 は同じでも異なっていてもよい。

[0022]

Y、Y' およびY" は、水素、メチル基または CH_2Cl 基であり、YとY' は同じでも異なっていてもよい。

[0023]

ZおよびZ'は、酸素、硫黄または CH_2 基であり、ZとZ'は同じでも異なっていてもよい。

[0024]

 R^4 は、全炭素原子数が2~4のアルキレン基であり、

kは、0~15の整数である。

[0025]

nは、Zが酸素の場合は $0\sim1$ 5の整数であり、Zが硫黄または CH_2 基の場合は0である。

[0026]

また、n'は、Z'が酸素の場合は $0\sim15$ の整数であり、Z'が硫黄または CH_2 基の場合は0であり、nとn'は同じでも異なっていてもよい。)で表わされる櫛形ジオール(化合物D')であるポリウレタン樹脂をバインダー樹脂に用いることを特徴とする蛍光体ペーストである。

[0027]

ポリウレタン樹脂

式(1)で表された繰り返し単位(a)中の化合物Aは水溶性ないし親水性のポリオキシアルキレングリコールである。特にアルキレン基の炭素数2~6のポリオキシアルキレングリコールが好適に用いられる。より具体的には、ポリエチレンエチレングリコール、プロピレングリコール、ポリテトラメチレンエーテルグリコール、ポリヘキサメチレンエーテルグリコールなどが挙げられる。

[0028]

この化合物Aの分子量は、数平均分子量(Mn)で好ましくは400~100, 000、より好ましくは400~20, 000、さらに好ましくは900~9, 000の範囲内

出証特2004-3098264

にある。数平均分子量が400以上で、高分子(B)の十分な重量平均分子量の樹脂が得 られる。また、数平均分子量が100,000以下なら、充分な重合反応が行える。

[0029]

該ポリオキシアルキレングリコール(化合物A)として2種類以上のポリオキシアルキ レングリコールを組み合わせて用いてもよい。例えば、ポリエチレングリコールとポリプ ロピレングリコールやポリテトラメチレンエーテルグリコールを組み合わせて用いること も可能である。

[0030]

またグリコール類の20重量%までなら、エチレングリコール、ジエチレングリコール 、プロピレングリコール、ジプロピレングリコール、テトラメチレングリコール、ヘキサ メチレングリコールなどの低分子量グリコールを他のポリオキシエルキレングリコール類 と併用してもよい。

[0031]

式(2)で表された繰り返し単位(b)中の櫛形ジオールHO-D-OHは、分子内に 炭素原子数4~21の1価炭化水素基を少なくとも2個以上もつジオール類である。1価の 炭化水素基はジオール分子の骨格に複数個が側鎖としてグラフトしており、この形状から 櫛形ジオールと称している。

[0032]

上記の1価の炭化水素基の例としては、アルキル基、アルケニル基、アラルキル基、ア リール基が挙げられる。

[0033]

櫛形ジオールの1価炭化水素基は、メチレン基、エーテル基、チオエーテル基、ポリエ ーテル基等を介して骨格に結合している。

[0034]

櫛形ジオールの骨格は炭化水素のみからなっていてもよいが、エーテル基(-〇-)、 ポリエーテル基や3級アミノ基(-N(R)-)などの極性基を骨格にもつジオールも好 適に用いられる。

[0035]

例を挙げれば、特開平10-298261号やUS-442648.5号に示されてい る様なエーテル基(-〇-)、ポリエーテル基(-〇-CH2 CH2 -〇-など)を骨格 に有するジオールや、式(3)、(4)に記載されているような3級アミノ基を骨格に有 するジオールなどを利用することができる。

[0036]

櫛形ジオールの炭化水素基は極性が低く、極性のある溶剤中では炭化水素基同士の相互 作用により、ポリウレタンの高分子鎖間に疎水的相互作用が生じ、そのために比較的分子 量の低いポリウレタンでも印刷に必要な粘度が得られると考えられる。

[0037]

櫛形ジオールの製造方法は特開平11-343328号や特開平12-297133号 などに詳しく記載されている。

[0038]

上記のジイソシアナート化合物(化合物B)は、鎖状脂肪族ジイソシアナート類、環状 脂肪族ジイソシアナート類および芳香族ジイソシアナートよりなる群から選ばれたのジイ ソシアナート化合物である。

[0039]

ジイソシアナートは全炭素原子数が(NCO基の炭素原子を含めて)3~18のジイソ シアナート類を用いることがより好ましい。

[0040]

鎖状脂肪族ジイソシアナート類は、NCO基の間を直鎖もしくは分岐鎖のアルキレン基 で繋いだ構造をもつポリイソシアナート化合物であり、具体例としては、メチレンジイソ シアナート、エチレンジイソシアナート、トリメチレンジイソシアナート、1-メチルエチ レンジイソシアナート、テトラメチレンジイソシアナート、ペンタメチレンジイソシアナート、2-メチルブタン-1,4-ジイソシアナート、4-ジイソシアナート 4-ジイソシアナート 4-ジイソシアナート 4-ジイソシアナート 4-ジイソシアナート 4-ジイソシアナート 4-ジイソシアナー 4-ジイソシア 4-ジャ 4-ジャ 4-ジャ 4-ジャ 4-ジャ 4-ジャ 4-ジャ 4

[0041]

環状脂肪族ジイソシアナート類は、NCO基の間を繋ぐアルキレン基が環状構造をもつ ポリイソシアナート化合物であり、具体例としては、シクロヘキサン-1,2-ジイソシアナ ート、シクロヘキサン-1,3-ジイソシアナート、シクロヘキサン-1,4-ジイソシアナート、 1-メチルシクロヘキサン-2,4-ジイソシアナート、1-メチルシクロヘキサン-2,6-ジイソシ アナート、1-エチルシクロヘキサン-2,4-ジイソシアナート、4,5-ジメチルシクロヘキサ ン-1,3-ジイソシアナート、1,2-ジメチルシクロヘキサン-ω,ω'-ジイソシアナート、1,4 -ジメチルシクロヘキサン-ω,ω'-ジイソシアナート、イソホロンジイソシアナート (通 称IPDIと略す)、ジシクロヘキシルメタン-4,4'-ジイソシアナート、ジシクロヘキシ ルメチルメタン-4,4'-ジイソシアナート、ジシクロヘキシルジメチルメタン-4,4'-ジイソ シアナート、2,2'-ジメチルジシクロヘキシルメタン-4,4'-ジイソシアナート、3,3'-ジメ チルジシクロヘキシルメタン-4,4'-ジイソシアナート、4,4'-メチレン-ビス (イソシアナ トシクロヘキサン)、イソプロピリデンビス(4-シクロヘキシルイソシアナート)(通称 IPCIと略す)、1,3-ビス(イソシアナトメチル)シクロヘキサン、水素化トリレンジ イソシアナート(通称H-TDIと略す)、水素化4,4'-ジフェニルメタンジイソシアナ ート(通称H-MDIと略す)、水素化キシリレンジイソシアナート(通称H-XDIと 略す)、ノルボルナンジイソシアナートメチル(通称NBDIと略す)等のジイソシアナ ートなどが挙げられる。

[0042]

芳香族ジイソシアナート類は、NCO基の間をフェニレン基、アルキル置換フェニレン 基およびアラルキレン基などの芳香族基または芳香族基を含有する炭化水素基で繋いだポ リイソシアナート化合物であり、具体例としては、1,3-および1,4-フェニレンジイソシア ナート、1-メチル-2,4-フェニレンジイソシアナート(2,4-TDI)、1-メチル-2,6-フェ ニレンジイソシアナート(2,6-TDI)、1-メチル-2,5-フェニレンジイソシアナート、1 -メチル-3,5-フェニレンジイソシアナート、1-エチル-2,4-フェニレンジイソシアナート 、1-イソプロピル-2,4-フェニレンジイソシアナート、1,3-ジメチル-2,4-フェニレンジイ ソシアナート、1,3-ジメチル-4,6-フェニレンジイソシアナート、1,4-ジメチル-2,5-フェ ニレンジイソシアナート、m-キシレンジイソシアナート、ジエチルベンゼンジイソシア ナート、ジイソプロピルベンゼンジイソシアナート、1-メチル-3,5-ジエチルベンゼン-2, 4-ジイソシアナート、3-メチル-1,5-ジエチルベンゼン-2,4-ジイソシアナート、1,3,5-ト リエチルベンゼン-2,4-ジイソシアナート、ナフタリン-1,4-ジイソシアナート、ナフタリ ン-1,5-ジイソシアナート、1-メチルナフタリン-1,5-ジイソシアナート、ナフタリン-2,6 -ジイソシアナート、ナフタリン-2,7-ジイソシアナート、1,1-ジナフチル-2,2'-ジイソシ アナート、ビフェニル-2,4'-ジイソシアナート、ビフェニル-4,4'-ジイソシアナート、1, 3-ピス(1-イソシアナト-1-メチルエチル)ベンゼン、3,3'-ジメチルビフェニル-4,4'-ジ イソシアナート、ジフェニルメタン-4,4'-ジイソシアナート (MDI)、ジフェニルメタ ン-2,2'-ジイソシアナート、ジフェニルメタン-2,4'-ジイソシアナート、キシリレンジイ ソシアナート(XDI)等のジイソシアナートなどが挙げられる。

[0043]

上記ポリウレタン樹脂の製造方法は特開平11-343328号や特開平12-297 133号などに詳しく記載されている。

[0044]

蛍光体ペースト

本発明の蛍光体ペーストは、蛍光体粉末を30~70重量%、バインダー樹脂溶液を3 0~70重量%を含んでいる。バインダー樹脂溶液は、バインダー樹脂を2~20重量% 、溶剤を80~98重量%含んでいる。

[0045]

本発明の蛍光体ペーストは、バインダー樹脂として重量平均分子量が5万~50万、よ り好ましくは10万~30万の範囲に熱可塑性ポリウレタン樹脂を用いている。

重量平均分子量が5万以上あればペーストの粘度を高めることができる。また重量平均 分子量が50万以下であれば、ペーストのスクリーン印刷時の糸引きはほとんど起こらな い。重量平均分子量が10万~30万の範囲で印刷特性が最も優れている。

[0047]

ペーストに用いる蛍光体粉末は特に限定されるものではない。PDP用に用いられる蛍 光体粉末は好適に用いることができる。例えば、青色蛍光体としてはBaMgAl14〇 24:Eu、BaMgAlıoOı7:Eu、SrMg(SiO4)2:Euなどが、赤 色蛍光体としては (Y, Gd) BO3: Eu、Y2O3: Eu、Y(P, V) O4: Eu 、(Y, Gd)2O3:Euなどが、緑色蛍光体としてはZn2SiO4:Mn、BaA lı2 Oı9 : Mn、YBO3 : Tbなどが好適に用いられる。

[0048]

ペーストの溶剤も特に限定されるものではなく、バインダー樹脂が溶解する溶剤なら好 適に用いることができる。例えば、N-メチルピロリドン、ジメチルホルムアミド、ジメ チルスルホキサイド、テルピネオール、酢酸エチル、トルエン、キシレン、テトラヒドロ フラン、メタノール、水などである。極性のある溶剤が特に好適に用いられる。

[0049]

ペーストはその他の成分として可塑剤、分散剤、消泡剤などを適量含んでいてもよい。 [0050]

ペーストの調製方法は特に限定するものではない。例えば、セパラブルフラスコに溶剤 とポリウレタン樹脂を仕込み、40~80℃程度に加熱しながら1時間ほど攪拌し、バイ ンダー樹脂溶液を得る。このバインダー樹脂溶液と蛍光体粉末を3本ロール等で混練し、 蛍光体ペーストを得ることができる。

[0051]

このペーストをスクリーン印刷機やディスペンサー等を用いてPDPの背面硝子基板上 に形成された隔壁(リブ)の間に充填する。溶剤を乾燥後、400~500℃で焼成して バインダー樹脂を分解し、PDP用背面板部材を製造する。

[0052]

別途製造された前面硝子基板と上記の背面板部材をシール材(低融点硝子)で封着し、 低圧Xe含有Neガスを封入してPDPを製造する。

[0053]

以下実施例を用いて詳細に説明するが、勿論本発明は以下の実施例に限定されるもので はない。

【実施例1】

[0054]

[櫛形ジオール1の合成]

500mlの丸底フラスコにマグネチックスターラー、温度計および滴下ロートを設置 し、2-エチルヘキシルアミン(関東化学)64.6gを仕込み、フラスコ内を窒素で置 換した。オイルバスでフラスコを60℃に加熱し、攪拌しながら、滴下ロートから2-エ チルヘキシルグリシジルエーテル(旭電化、アデカグリシロールED518、エポキシ価

220) 220.0gを40分かけて滴下した。滴下終了後、オイルバスの温度を80℃ に上げて、フラスコを10時間加熱した。続いて、オイルバスの温度を120℃に上げて 、真空ポンプを用いて、3mmHgの真空度で少量の未反応物を減圧留去した。2-エチ ルヘキシルアミン1モルに対して2-エチルヘキシルグリシジルエーテルが2モルの比率 で付加した櫛形ジオール1 (〇日価からの平均分子量532)を収率90%で得た。

[0055]

[ポリウレタン樹脂1の合成]

1000mlのSUS製セパラブルフラスコに市販のPEG#6000 (三洋化成、数 平均分子量8,630)を200g仕込み、窒素シール下で150℃にて溶融した。これ を攪拌しながら減圧下(3 mm H g) で 3 時間乾燥した。残留する水分は 2 0 0 p p m で あった。70℃まで温度を下げ、フラスコ内を1気圧の窒素で満たした。酸化防止剤とし てBHT(ジーterーブチルヒドロキシトルエン)を300ppm加えた。フラスコ内 を攪拌しながら、櫛形ジオール1を1.90g、ヘキサメチレンジイソシアナート (東京 化成)を4.28g仕込んだ(NCO/OH=0.95mol/mol)。触媒としてD BTDLを 0. 05 g 添加すると、10分程で急激に増粘した。攪拌を止めて、70℃で 2時間反応させた。120℃に温度を上げて30分間一定温度に保ち、その後フラスコか ら生成物を取り出した。生成物の重量平均分子量は29万であった。

[0056]

取り出した生成物を小片に裁断後放冷した。これを液体窒素で冷却し、小型の衝撃型電 動ミルで粉砕した。粉砕物を篩にかけ、粒子径が600μm以下の粉体をバインダー樹脂 として得た。粉体の平均粒子径は400μmであった。

[バインダー樹脂溶液1の製造]

200mlのガラス製セパラブルフラスコに上記のポリウレタン樹脂1を9g、溶剤の N-メチルピロリドン(関東化学)を91g仕込み、60℃に加熱しながら30分間攪拌 して溶解し、バインダー樹脂溶液を得た。

[0057]

[蛍光体ペースト1の製造]

上記のバインダー樹脂溶液50gに青色蛍光体粉末(BaMgAl10〇17:Eu) 50gを加え、3本ローラーで混練し青色用の蛍光体ペースト1を得た。

[0058]

「スクリーン印刷]

上記の蛍光体ペースト1をスクリーンを用いて、ソーダガラス板上に印刷した。厚みは 30μmであった。糸引きは生じず、平坦な印刷面が得られた。これを150℃で10分 間乾燥後、450℃で10分間焼成した。

[0059]

[蛍光体の輝度]

上記の蛍光体をガラス板から剥離し、蛍光体粉末を回収した。この粉末に紫外光 (14 6 nm) を照射し、蛍光体からの発光強度を計測した。未焼成の蛍光粉末からの発光強度 を100とすると、焼成後の蛍光体からの発光強度は96%であった。

【実施例2】

[0060]

[ポリウレタン樹脂2の合成]

1000mlのSUS製セパラブルフラスコに市販のPEG#6000 (三洋化成、数 平均分子量8,630)を200g仕込み、窒素シール下で150℃にて溶融した。これ を攪拌しながら減圧下(3 mm H g) で 3 時間乾燥した。残留する水分は 2 0 0 p p m で あった。70℃まで温度を下げ、フラスコ内を1気圧の窒素で満たした。酸化防止剤とし てBHT(ジーterープチルヒドロキシトルエン)を300ppm加えた。フラスコ内 を攪拌しながら、櫛形ジオール1を1.90g、ヘキサメチレンジイソシアナート(東京 化成)を4. 41g仕込んだ(NCO/OH=0. 98mol/mol)。触媒としてD BTDLを 0. 05 g 添加すると、10分程で急激に増粘した。攪拌を止めて、70℃で

2時間反応させた。 1 2 0 ℃に温度を上げて 3 0 分間一定温度に保ち、その後フラスコから生成物を取り出した。生成物の重量平均分子量は 4 7 万であった。

[0061]

取り出した生成物を小片に裁断後放冷した。これを液体窒素で冷却し、小型の衝撃型電動ミルで粉砕した。粉砕物を篩にかけ、粒子径が 600μ m以下の粉体をバインダー樹脂として得た。粉体の平均粒子径は 400μ mであった。

[バインダー樹脂溶液2の製造]

200mlのガラス製セパラブルフラスコに上記のポリウレタン樹脂2を6g、溶剤の N-メチルピロリドン(関東化学)を94g仕込み、60℃に加熱しながら30分間攪拌 して溶解し、バインダー樹脂溶液を得た。

[0062]

[蛍光体ペースト2の製造]

上記のバインダー樹脂溶液50gに赤色蛍光体粉末((Y, Gd) BO3:Eu) 50gを加え、3本ローラーで混練し赤色用の蛍光体ペースト2を得た。

[0063]

[スクリーン印刷]

上記の蛍光体ペースト 2 をスクリーンを用いて、ソーダガラス板上に印刷した。厚みは 3 0 μ mであった。糸引きは生じず、平坦な印刷面が得られた。これを 1 5 0 \mathbb{C} で 1 0 \mathcal{D} 間乾燥後、 4 5 0 \mathbb{C} で 1 0 \mathcal{D} 間焼成した。

[0064]

[蛍光体の輝度]

上記の蛍光体をガラス板から剥離し、蛍光体粉末を回収した。この粉末に紫外光(146nm)を照射し、蛍光体からの発光強度を計測した。未焼成の蛍光粉末からの発光強度を100とすると、焼成後の蛍光体からの発光強度は95%であった。

[0065]

[比較例1]

エチルセルロース 5 g を N ーメチルピロリドン 9 5 g に溶解した。この溶液 5 0 g に青色蛍光体粉末(B a M g A l 1 0 O 1 7 : E u) 5 0 g を 加え、3 本ローラーで混練し青色用の蛍光体ペースト3 を得た。

[0066]

上記の蛍光体ペースト 3 をスクリーンを用いて、ソーダガラス板上に印刷した。厚みは 3 0 μ mであった。糸引きは生じず、平坦な印刷面が得られた。これを 1 5 0 \mathbb{C} で 1 0 \mathcal{O} 間乾燥後、 5 0 0 \mathbb{C} で 1 0 \mathcal{O} 間焼成した

上記の蛍光体をガラス板から剥離し、蛍光体粉末を回収した。この粉末に紫外光(146nm)を照射し、蛍光体からの発光強度を計測した。未焼成の蛍光粉末からの発光強度を100とすると、焼成後の蛍光体からの発光強度は80%であった。

[0067]

エチルセルロースを用いたペーストでは500℃焼成で発光の相対強度は80%であったのに対し、本発明のペーストでは450℃焼成で発光の相対強度が95%以上であった。これは本発明のペーストが、低温焼成でも炭化し難いので、蛍光体の輝度を低下させ難いことを表している。

【産業上の利用可能性】

[0068]

PDP(プラズマディスプレイ)の蛍光体層の形成に用いることができる。

ページ: 1/E

【書類名】要約書

【要約】

【課題】蛍光体ペースト用バインダー樹脂として、エチルセルロースは焼成後に炭素が残る問題があった。またアクリル系樹脂にはスクリーン印刷時の糸引きなどまだ印刷特性に問題があった。本発明の課題は、焼成時に炭化せず、スクリーン印刷時に糸引きなどの問題を生じない、蛍光体ペーストを提供することにある。

【解決手段】本発明の蛍光体ペーストは、式(1)で表わされる繰り返し単位(a)と、式(2)で表される繰り返し単位(b)とからなり、繰り返し単位(a)のモル比が0.35~0.99であり、繰り返し単位(b)のモル比が0.01~0.65であるポリウレタン樹脂をバインダー樹脂に用いることを特徴とする蛍光体ペーストである。

【選択図】なし

ページ:

【書類名】 出願人名義変更届 【提出日】 平成16年 6月 8日 【あて先】 特許庁長官 殿 【事件の表示】 【出願番号】 特願2003-366163 【承継人】 【識別番号】 501140544 【氏名又は名称】 三井武田ケミカル株式会社 【承継人代理人】 【識別番号】 100081994 【弁理士】 【氏名又は名称】 鈴木 俊一郎 【譲渡人】 【識別番号】 000005887 【氏名又は名称】 三井化学株式会社 【譲渡人代理人】 【識別番号】 100081994 【弁理士】 【氏名又は名称】 鈴木 俊一郎 【手数料の表示】 【予納台帳番号】 014535 【納付金額】 4,200円 【提出物件の目録】 【物件名】 権利の承継を証明する書面 13 【包括委任状番号】 0106198 【包括委任状番号】 9710873

9

【物件名】

権利の承継を証明する書面

【添付書類】

譲 渡 証 書

平成16年6月1日

(競受人)

住 所 東京都港区東新橋一丁目5番2号

名 称 三井武田ケミカル株式会社

(譲渡人)

住 所 東京都港区東新橋一丁目5番2号

名 称 三井化学株式会社

代表者 中 西 宏 幸



下記の発明に関する特許を受ける権利を貴殿に譲渡したことに相違ありません。

言己

1. 特許出願の番号

特願2003-366163

2. 発明の名称

蛍光体ペースト

ページ: 1/E

認定・付加情報

特許出願の番号

特願2003-366163

2 1 4 3

受付番号

20408160075

書類名

出願人名義変更届

担当官

小菅 博

作成日

平成16年 7月29日

<認定情報・付加情報> 【提出された物件の記事】

【提出物件名】

権利の承継を証明する書面 1

特願2003-366163

出願人履歴情報

識別番号

[000005887]

1. 変更年月日 [変更理由]

1997年10月 1日

住 所

名称変更

東京都千代田区霞が関三丁目2番5号

三井化学株式会社

2. 変更年月日

2003年11月 4日

[変更理由]

住所変更

住 所

東京都港区東新橋一丁目5番2号

氏 名

三井化学株式会社

特願2003-366163

出願人履歴情報

識別番号

[501140544]

1. 変更年月日 [変更理由] 住 所

氏 名

住 所 氏 名 2001年 4月 6日 新規登録

I」 初况包剪 诉 审古拟4

東京都千代田区霞ヶ関3-2-5

三井武田ケミカル株式会社

2. 変更年月日 [変更理由]

2003年11月 4日

住所変更

東京都港区東新橋一丁目5番2号

三井武田ケミカル株式会社

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.